1107

担持貴金属触媒によるCO選択メタン化反応

(東大院工) (正)菊地 隆司・多田 昌平・(正)赤松 憲樹・(正)菅原 孝・(工学院大工)(正)中尾 真一・(成蹊大)(正)浦崎 浩平・(正)里川 重夫

1 緒言 固体高分子形燃料電池の燃料である水素を、 炭化水素の改質反応により製造する際、副生する CO により燃料極の Pt が被毒されるため、CO 除去が必要 である。CO 除去プロセスとして CO メタン化反応が 近年注目を集めている。メタン化反応による CO 除去 では、改質ガス中に共存する CO2 のメタン化が同時に 進行すると、H2 の消費や熱暴走が問題となる。このた め CO メタン化反応の選択性を向上させる必要がある。 本研究では、担持 Ru 触媒において、担体および水素 還元処理の CO メタン化反応および CO2 メタン化反応 への影響を検討した。

2.実験 触媒は含浸法により調製した。担体に Al_2O_3 (触媒学会参照触媒 JRC-ALO-8) および TiO_2 (触媒学会 会照触媒 JRC-TIO-4) を、前駆体として $Ru(NO_3)_3$ を 用い、含浸した後 500° C 空気中で 3 時間焼成した。 Ru の担持量は 0.5 もしくは 2 wt% とした。 CO パルス測定によって CO 吸着量を、 CO_2 -TPD により CO_2 吸着特性を評価した。 反応試験は、 固定床流通式反応装置に触媒を 300 mg 充填し、 GHSV 10000 h^{-1} で反応ガス ($CO/CO_2/H_2/H_2O = 0.175/17.9/70.9/11.1$) を供給し行った。 反応後の出口ガスはマイクロガスクロマトグラフにより分析した。 また触媒の前処理として、 300° C または 450° C で 30 分間、5% H_2/Ar 中で還元処理を行った。

3 . 結果と考察 Ru 担持量が 0.5wt%の Ru/Al₂O₃およ び Ru/TiO2 に反応ガスを供給した時の CO 濃度の変化 を Fig. 1 に示す。 TiO₂ 担持触媒の方がより低温で CO 濃度が低下し、220 付近でほぼ 0 となった。一方、 Al₂O₃ 担持触媒では 250 付近と約 30 程度高い温度 を要した。TiO2を担体に用いることで、CO のメタン 化活性が向上することが示唆された。また CO2のメタ ン化活性については、Ru/TiO2ではRu/Al2O3と比較し て抑制されることが示唆された。CO2-TPD の結果、 Al2O3と比較して、TiO2のCO2吸着量は非常に少なく、 担体のCO2吸着特性がCO2メタン化活性と関連してい るものと考えられる 1)。次に、還元前処理温度が活性 に与える影響について検討した。Ru/Al2O3では、還元 温度を 300 から 450 にあげると、CO および CO2 メタン化の活性のいずれもが低下した。このため、CO を選択的にメタン化できる温度範囲はほとんど変わら ず、高温側にシフトしたのみであった。一方、Ru/TiO2 ではCO メタン化活性はほとんど変化しなかったが、 450 での還元処理により CO₂ メタン化活性が低下し

たため、Fig. 2 に示すように CH4 濃度が低下した。この結果、CO メタン化活性をほとんど低下させずに、選択的に CO をメタン化できる温度範囲が拡大した。 謝辞 本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) の支援により行われたものである。

<u>参考文献</u> 1) R.A. Dagle *et al.*, *Appl. Catal. A: Gen.* 326 (2007) 213.

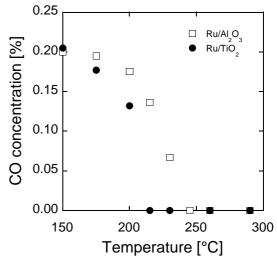


Fig. 1 CO concentration over 0.5wt% Ru/Al₂O₃ and Ru/TiO₂ in methanation reaction. Reaction conditions: CO, 0.178%; CO₂, 17.6%; H₂, 71.1%; H₂O, 11.0%; GHSV = $10000 \, \text{h}^{-1}$.

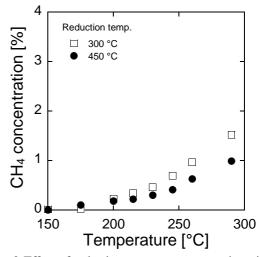


Fig. 2 Effect of reduction temperature on methanation activities over 0.5wt% Ru/TiO₂. Reaction conditions: CO, 0.178%; CO₂, 17.6%; H_2 , 71.1 %; H_2 O, 11.0%; H_2 O, 11.0%; H_2 O, 11.0%; H_2 O, 11.0%;

^{*}e-mail: rkikuchi@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp